@ 公開特許公報(A) 平2-61064

⑤Int. Cl. ⁵C 23 C 14/50

織別配号

庁内整理番号 8520-4K @公開 平成2年(1990)3月1日

020-4 K

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全10頁)

Q発明の名称 メリーゴーランド方式によつて基板を被膜する装置

②特 顋 平1-141295

20出 願 平1(1989)6月5日

優先権主張 @1988年8月12日@西ドイツ(DE)③P3827343.8

②発明者 アンドレアス・ペツツ ドイツ連邦共和国ブルーフケーベル・タネンヴェーク 28

②発明者 ダン・コステス ドイツ連邦共和国ハインブルク・フリートホーフ シュト

ラーセ 22 エヌ

の出 願 人 ライボルト・アクチエ ドイツ連邦共和国ハーナウ1・ヴイルヘルム・ローン・シ

ンゲゼルシャフト ユトラーセ 25

四代 理 人 弁理士 矢野 敏雄 外1名

明 細 書

1 発明の名称

メリーゴーランド方式によつて基板を被膜す る整理

2 特許請求の範囲

ーション(10、11)の角度位置は、同一の被膜ステーション(10、11)が、 ある特定の基板受容部(63、63′、…)の歩進運動に基づいてその都度同一のエアロックステーション(8、9)に関係付けられるように選定されている装置において、

28、 … ないし29・29、 …)又は若板 移送装置(73、74)とが共働するのであって、該反転装置は、前記基板を前記マガジンから前記基板円板の基板ホルダーへ搬送し 又その逆向きにも搬送することを特徴とする 被膜装置。

- 3. 前記各々の引き渡し装置(20.21)には、複数の、例えば4つのマガジン(18,

 1 8・・・・ ないし 1 9 · 1 9・・・・・・ 又は 8 3 · ・・・ ないし 8 4 · 8 4 · ・・・)が 割り当て 6 れて かり、 数マガジンの各々には、 1 つの 反 転 安置 (2 8 · 2 8 · ・・・ ないし 2 9 · 29 · ・・・)が 個 え付けられて かり、 数 反 転 装 置 のつかみ 又 は アーム (8 1 · 8 2) は、 水 平 軸 (8 1 · 8 2) は、 水 平 軸 (8 1 · 8 2) は、 水 下 軸 も 前 配 基 板 (2 6 · 2 6 · ・・・)を 持 上 げ た り 降 ろ し た り する た め の 吸 引 ヘ ッ ド (7 9) が 値 え 付けられて いる と を 幹 敬 と する 請 水 項 1 又 は 2 に 記 載 の 被 契 委 盈。

気制御回路によつて同期的に制御可能である ととを特徴とする前配各請求項のいずれか 1 つに記載の被膜装置。

- 発明の詳細な説明【 選業上の利用分野 〕

本発明は、真空室と数真空室内に配置された 回転可能な葢板ホルダーとを偏えた、メリーゴ ーランド方式によつて基根を被膜する萎健であ つて、前記基板ホルダーは、一定間隔で円形に 配置された多数の基板受容部を備えていて、弦 **基板ホルダーによつて相当数の基板が、風動装** 段の使用により円軌道に沿つて 2 つのエアロッ クステーションから出て、それに割り当てられ た被膜ステーションを経由して、前配エアロッ クステーションへ戻るように歩進的に嵌送され るのであり、この場合前記駅動装置の歩幅及び 前記各被復ステーションの角度位置は、同一の 被謨ステーションが、ある特定の基板受容部の 歩進運動に基づいてその都度同一のエアロック ステーションに関係付けられるように選定され ている娎줱に捌する。

とのような契配の作動は、値々のステップ間で停止するために、導入・導出工程並びに停止 状態の被膜工程によつて飼約されるが、準遅続 的であると考えることができる。

接置を使用すれば非常に不経済になるであろう。 このような製品の例はいわゆるCDプレートで あつて、同CDプレートにおいては、例えばア ルミニウムのような高度の光沢を持つ迅速に被 譲され得る材料の唯一の層を片面にのみ形成し なければならない。

[発明が解決しようとしている課題]

(- - · · · ·

それゆえ本発明の基礎とする課題は、処理能力を本質的に向上させ、しかもマガジンステーションの要換ないし排出が原因のいわゆる無駄 時間を回避するという方針に沿つて冒頭に記載 [従来の技術]

しかるに、被膜プロセス自体及び/又は前後 処理に値かな時間しか要しないところの被膜作 素ないしは製品が連続的に存在する場合に、こ のようなプロセスないしは製品に対して公知の

の形式の安優を改良することにある。 (本発明の課題を解決するための手段)

好ましくは、前記両エアロックステーションと前記引き渡し接破とが共物するのであつて、 故引き渡し装置には、前記基板を収容するため の多数の基板ホルダーを偏えた、回転軸の回り で回転する基板円板が関係付けられており、 こ の場合前記基板ホルダーは、円弧上に一定間隔 で配置されていて、しかも駆動装置の利用によ つて歩進的に移動可能である。

本発明の接償のその他の有利を構成はその他の従属請求項から明らかである。

[実施例]

本発明の実施例は、以下において第 1 ~ 5 図 に基づいて詳細に説明される。

ないし21が配置されている。

各後職ステーション16、17はそれぞれ2 つのつかみ22.23ないし2℃.23を有し ており、同つかみは、共通の回転軸24,24 **に直径上で向きを逆にして固足されている。こ** の回転軸24,24は、一方のつかみ23. 23によつてエアロックステーション9、8の 上に位置する茜板26.26′を、そして同時に 他方のつかみ22,22℃によつて引き彼し袋筐 20.21の上に位置する基根 26".26"を それぞれ適択的につかんだり離したりすること ができるように、一方では引き渡し転盤20。 21に対して、そして他方ではエアロックステ ーション8.9に対して位置付けられている。 各々のマガジン18.18.… ないし19. 1 9′. …は、マガジンタレントとして解放され た2つの基板倉25.25′. … ないし27. 2~.…を有しており、同基板倉内には、基根 26.26.…の積み直ね体69.70がそれ ぞれ2個収納されている。このマガジン18な

基板の移送方向は矢印?によつて示唆されている。 英空室1 には 2 つの同一のエアロックステーション 8 . 9 が個えられており、 同エアロックステーションについては第 4 図に関連して詳細に説明する。 英空室1 の上側にはさらに 2 つの被膜ステーション 1 0 . 1 1 が比値されている。

この被膜ステーション10.11には特上げ 機構が割り当てられており、同持上げ機構は、 旋回可能なカンチレパー13と案内管14と持 上げシリンダ15とから成るもので、陰極の交 換を可能にしている。

いし19にはそれぞれさらに1つの反転手段 28.28、…ないし29.29、…が付設されている。

つかみ 2 2 · 2 2 ないし 2 3 · 2 3 の回転運動を考慮して、同つかみの回転軸 2 4 · 2 4 にはそれぞれ 2 つの設備器 3 0 · 3 0 が設けられている。 複載ステーション 1 6 · 1 7 は保護カバー 3 1 · 3 1 で囲まれており、全体的には垂直対称面 B - B (第 1 函) に関して左右対称に配置されている。

を象徴している。

第4図には真空室1の細部、即ち室の天井2、 室の床3そして枠4・5が明瞭に示されている。 室の天井2にはシリンダ状の空所が配散されて かり、同空所をエアロック室の上部38が十分 な半径方向の機間をもつて貫通している。

このエアロック室の上部38は、シリンダ状の内部空室39を有し、さらに上端部においてはシール面40 a を偏えるフランジ40を有している。このシール面内にシールリング41が接着されている。上部38はペローズ42によって気衝的に其空室1に連結されている。

ェアロック室の上部 3 8 はさらに下方のシール面 4 0 b を有しており、同シール面内には別でのシールリング 4 3 が装着されている。

さらにエアロンクステーション 8 . 9 には、 エアロンク室の上部 3 8 に割り当てられて、 駆励されるものであつて、 しかも前記シリンダ状の内部空室 3 9 を十分に補たすところの、 シール級 4 5 を傾える押しのけ体 4 4 が付散されて

るとともに、別のペローズ 5 3 のための固定フランジ 5 2 を有している。このペローズは、下部 5 1 を同心的に取り囲むとともに、同下部を室の床 3 に気密的に結合している。この室の床への結合を目的として袋リング 5 4 が使用される。

フランダ40と其空室1との間には、図面は示されていない駆動装置が存在し、同駆動装置によつて上部38の下方のシール面40 bが基板ホルダー6の上面に気密的に当接せしめられる。

さらにエプロンクステーション8,9は、エ アロンク室の下部51を有しており、同エアロンク室の下部は、質状の中空体として構成され

51 に連結されており、その結果駆動シリング 57 の操作によつて同下部 5 1 を持上げたり降 ろしたりすることができる。エアロンク室の下 部 5 1 の内側には、持上げロンド 6 2 が同軸的 に配債されており、同持上げロンドは、シール 面 5 5 を越えて上方へ持上げ可能であつて、 毎 板 受容部は 番板 2 6 の同心的な孔内に嵌入する。

6 2 の上昇時にセンタリングコーン 6 4 を介して行われる。このセンタリングコーンは基根 2 6 容部 6 3 の相補的な孔内に跃入する。 基根 2 6 の上方の位置は、つかみ 2 2 , 2 2 ないし 2 3. 2 3 の使用によつて基板が旋回せしめられて軸線 A 1 - A 1 内に入つたり同軸線から出たりすることができる位置を表している(第 1 図 8 5 6 6 5 を介して異空ポンプに接続され、かつ産流路 6 6

第4回についてさらに補足すると、押しのけ体44の図示の位置とエアロック室の上部38及び下部51の図示の位置は作動中に同時には発生しない。基根ホルダー6に対する上部38及び下部51の図示位置、押しのけ体44が点である時にのみ実現可能である。逆に下しのけ体44が持上げられた位置にある。逆に下しのけ体44が持上げられた位置にある。だに下しのけ体44が持上げられた位置にある。だにあるに下したが流入しないようにするために、シール面40b.55が基板ホルダー6

に基づいて換気可能である。

との時点で複数ステーションの前記つかみは 基根を解放し、同基板は今や持上げロッド62 の下降によつて、第4図の実線で示された位置 まで運ばれる。葢板26が葢板ホルダー6の凹 部67に毎殆されると直ちに、 基板受容部63 もまた基板ホルダー6の現状肩部の上に当接し、 そしてセンタリングコーン64は基板受容部 63から離れる。この時 - 第4図の状態と対照 的に-基板ホルダー6とエアロック室の上部 38及び下部51とが密暦していることは明白 である。基板26が沈下した直径に、押しのけ 体44が基板26の上方の内部空盆39内に導 入される(点線で示された位置)。この時シー ル面 4 O a とシール 録 4 5 とが密着する。 - 真 空ポンプが連続的に作動している状態で・エア ロック室の上部38は持上げられ、エアロック 室の下部51は沈下せしめられる。との状態が 第4図に示されている。今や荻位は建転状態に あり、同英健において基板ホルダー 6 はある歩 幅で、即ち2目盛り角度ずつ歩進せしめられる。 に当接していなければならない。

との装置の作励 服 様を 関連性 をもつて 説明する。

茜板ホルダー6には、2つのエアロックステ - ション8.9の利用によつて基根26、26、 … が導入される。それもエアロックステーショ ン 8 では第1 . 第 3 . 第 5 . 第 7 . … の凹部に それぞれ1つの基板が装潢され、そしてエアロ ックステーション 9 では第2.第4.第6.第 8. …の凹部67.67にそれぞれ1つの哲板 が装着される。奇数番目の凹部と偶数番目の凹 部に存在する恭板はそれぞれ1つの超を構成す る。その都度1つのつかみ22,22が1つの | 茜板を付銭の引き渡し装置20.21から受収 り、そして回転触24の回りで旋回させて同基 板を第4図の一点領線で示された位置まで運ぶ。 **特上げロッド62によつて押し上げられて、**現 状突起をもつて下方から基板の円形の中心空所 内に入り込み、そして同基板を確実に保持する。

前記基板 2 6 が歩進を続けて被膜ステーション 1 0 に到達し、そこで停止せしめられると直ぐに、同基板に、ターケットから出る材料で被膜される。

被膜工程が終了すると、この被膜されて完成 した哲板が再び同じエアロックステーション 8 に到達するまで、同芸板は若板ホルダー 6 によ つて再び歩進せしめられる。

その後の導入工程においては前述の方法が繰り 返される。

第1 図に示すように、各引き渡し軽置 2 0 ・ 2 1 は 8 個の 基板 2 6 ・ 2 6・ … の ため の 8 個の ホルダー 8 5・ 8 5・ … ない し 8 6・ 8 6・・ 金 それぞれ有して かり、 この 場合 軸 6 8・ 6 8 の 回りで 回転 可能に 支承された 基板 円 板 2 0 a・ 2 1 aは、 各工程 ごとに 基板 位 値 1 個分 プロ、 即 5 所 定 角 度 プロ 連続的 に 回転 する。 各工程 に おいて、 反 転 要 世 2 8・ 2 9 あるい

支持板 7 1 化おいて 軸級 7 2 の回りで 旋回可能 に保持された、 2 つの前後 化位置 する 円板 - 積み 国 ね 体 6 9 , 7 0 を 偏 える マガジン 構造 に

4 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の被膜装置全体の平面図、第2図は、第1図の矢印 ■ から見た被膜装置の正面図、

第3図は、被膜接近の基板ホルダーの平面図、 第4図は、被膜接近の両エアロックステーションのいずれか1つの拡大垂直断面図、

第5回は、マガジンが付設された両引き渡し 装置を示すところの全体的な装置の斜視図、

第6回に、2つの基板-根み重ね体と1つの 反転装置を備える第5回のマガジンの拡大図、 第7回は、カセット式のマガジンを備えてい る第5回に類似の装置の斜視図である。

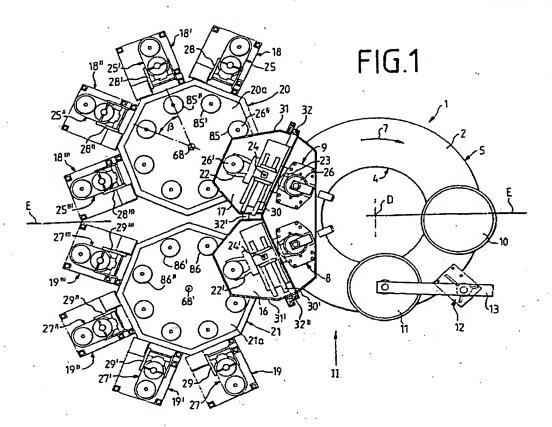
代えて、第7四に詳細に示すような、2つの円板-積み重ね体77、78が移動可能な単一マガンン内に配置されているマガジン構造を採用するとともできる。

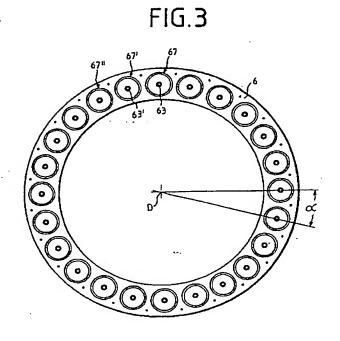
第7図は、垂直に移動可能な単一マガジンと 2つの引き渡し裝備20,21とを備える装置 例を示している。この引き使し毎岐においては 番板円板20a.21aの上に反転装置に代え て、基板移送袋罐73,74が散けられている。 この基板移送装置には、水平面内で移動可能な ナーム 7 5 · 7 5 · … ないし 7 6 · 7 6 · … が 備え付けられてむり、同アームは基板26. 26′、…を同基板移送装置から外へ出して円板 - 積み重ね体でで、7.7°,…ないして8.78° …内へ送る。使用すべき円根-機み焦ね体了了 ないして 8 が外側に位置するか又は円偶に位置 するかにしたがつて、対応するアーム 75. 75. …ないし76.76. …が、半径方向 P. ドに沿つて蒸板移送装置了3ないし了4から外 側へ大きく又は小さく出される。

2 g'. ……反転萎進、36 … 駆動装置、63,63′, …… 基板受容部、68.68′… 回転軸、69.70.77.7′, ….78.78′, … … 積み重ね体、73.74 … 基板移送装盤、79.79′, 20.85′, 20.86′, 85′, ….86.86′, …… 基板ホルダー

代理人 弁理士 矢 野 敏







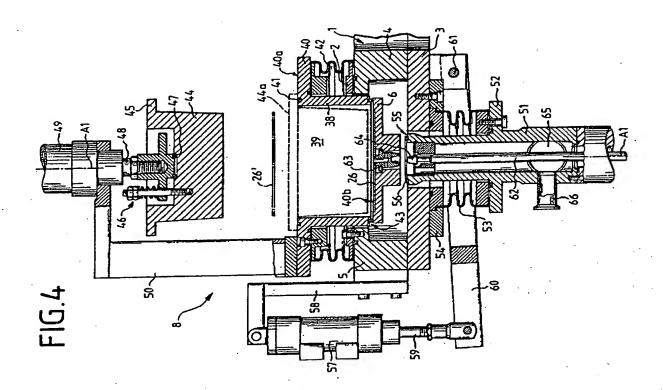


FIG.6

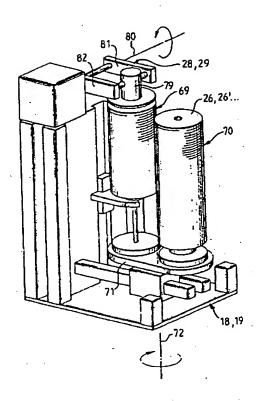
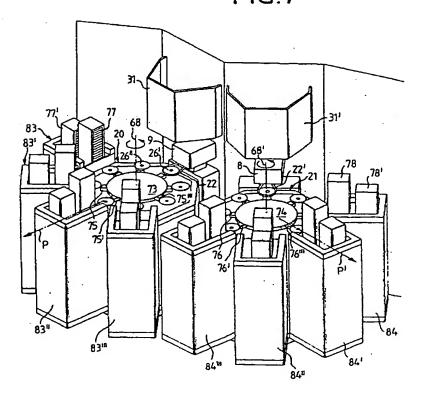


FIG.7



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потиев.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.